This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



第一個の間名 、第一回の出版日 出 間 希 号 優先樹 アノリク合教園 19741101112日がイノノンタリ 19 年 月 日第

0

(\$ 2,000) ¥4.00.00 特許庁後官 殿 № 84.00.50.11 / 日

原 (特許法第38条ただし背)の規定による特許出版)

1. 発明の名称

製造方法 ポリカルポジイミドの

- 2. 特許請求の範囲に記載された発明の数
- 3. 発明者

アメリカ合衆国コネテカツト州チユシヤ-ドライデン ドライブ 367

ルイス、マイクル、アルベリノ Æ 25

(ほか 1%)

4. 特許出願人

アメリカ合衆国ミシガン州カラマズー、ヘンリエツタ 197 ストリート 30/

4.

ジ、アップジョン、コンパニー 5010. 2 -ル、ウエルチ

(代表者)

アメリカ合衆国 175

5. 代 理 人

醤

三甲100 東京都千代印区大手町二丁112番1号 周 · 所 析大手町ビルヂング331 電 源 (211) 3 6 5 1 (代表)

(6669) 弁刑士 浅 Œ, 村 ((3 to 3 %)

5# 118733 1 N

1.発明の名称

ポリカルポジイミドの製造方法。

2.特許請求の範囲

(1) 次式

$$R-N=0=N\left\{ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right\} CH_2-\left(\begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right) N=0=N \\ \begin{array}{c} \\ \end{array} D$$

(式中、mは6乃至20の平均値をもつ整数であ り、Rがシクロヘキシルと

から選ばれ、×が低級アルキル、低級アルコオキ シ、及びハロゲンから成る群から選ばれ、Yが 0 乃至2の整数である)を有する末端化ポリカルポ シイミドの製造方法において、20℃乃至150℃ の範囲の温度に於て4,4′ーメチレンピス(フ エニルイソシアネート)と、シクロヘキシルイソ とから成る群から BOO .

選ばれるモノイソシアネートとを、カルポジイミ

(19) 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 51-61599

昭51. (1976) 5 28 43公開日

50-118733 21)特願昭

②出願日 昭50 (1975)/0.

未請求 審査請求

(全9頁)

庁内整理番号

6681 45 7228 4A

52日本分類

26H)G14 13(17)64

(51) Int. Cl2.

CO84 18/73

ド形成触媒の存在下でかつ任意的には溶剤の存在 下に於て反応させることを含む製造方法。

(2) モノイソシアネートが初期反応復合物中に存 在しかつ 4 . 41 - メチレンピス(フエニルイン シアネート)対モノイソシアネートの当量比がユ : 1 であるような量で用いられる、停許請求の範 朗(1)の方法。

4 4 4 - メチレンピス (フェニルイソシア ネート)がカルポシイミド形成触媒と、 n=6-20 に相当する所要重合度が達成されるまでまず反応 せしめられ、そしてそこでモノイソシアネートが 反応拒合物へ添加されて末端化ポリカルポジイミ ドを形成させる、特許請求の範囲(1)の方法。

カルポシイミド形成触旋が1-フエニル-2 - ホスホレン1 - オキサイド、3 - メチル フェニルー2-ホスホレン1-オキサイド、1-フェニルー2-ホスホレン1-サルフアイド、1 - ェチルー 2 - ホスホレン1 - オキサイド、 エチルー3-メチルー2-ホスホレン1-オキサ 1 - エチルー 5 - メチルー 2 - ホスホレン

特開 昭51-61599(2)

1 - オキサイド、及び相当する典性体 3 - ホスホレン類から選ばれる、毎許請求の範囲(1)の方法。 3 発明の詳細な説明

本発明はポリカルポシイミド並びにその製法に関するものであり、より具体的にいえば、メテレンピス(フェニルインシアネート)とモノインシアネートとの組合せから誘導されるポリカルポシイミド、並びにその製法に関するものである。

我々は今こゝに、注意保く選択された割合の 4、4、-メチレンピス(フェニルインシアネート)とある種の炭素強式モノインシアネートとか 5の誘導されるある種の末端化ポリカルポジイミド が、従来既知で記載のある対応ポリカルポジイミド ドが保有していない特別に価値のある性質をもつ ことを発見したのである。

本発明に次式

$$R-B=C=B\left\{ \begin{array}{c} CB_2 \\ \end{array} \right\} \begin{array}{c} CB_2 \\ \end{array} \begin{array}$$

を有する末端化ポリカルポンイミドを含み、式中

クロロフェニルイソシアネートとの反応(ツイソシアネート対モノイソシアネートのモル比=58 :
1)によつて末端基が付与されるこの種のポリカルポジイミドはこの具体例である。さらに、メテレンピス(フェニルイソシアネート)とpートリルイソシアネート(ジイソシアネート)とpートリルイソシアネート(ジイソシアネート)とからの分子量が毎定されていないがリカルポジイミドの形成が主張されているが製法評細すたは性質は与えられていない。

米国特許第3.4 5 0,5 6 2 号では、広い意味に 於て、ジイソシアネートとモノインシアネートと をカルポシイミド形成腔 森の存在下で速次的かま たは同時的かの何れかで反応させることによつて 末端化ポリカルポジイミドを製造することが示されている。この特許の実施例 質は 2 つの末端基係 有ポリカルポジイミドの製造を示している。 第一 のもの、ポリカルポジイミド1、はトルエンジイ ソシアネートと0 ートリルインシアネートとの健 合物(モル比1:1)をカルポジイミド形成触媒

□は 6 乃至 2 □ の平均値をもつ整数であり、 R は シクロへキシルと とから成る群から選 [X]_Y

ばれ、Xは低級アルキル、低級アルコオキシ、及びハロゲンから成る群から逃ばれ、Yは 0 乃至 2 の整数である。

用節「低級アルキル」はメチル、エチル、プロピル、プチル、ペンチル、ヘキシル、及びそれらの異性体のような反案原子数1乃至6個のアルキルを意味する。用節「低級アルコオキシ」はメトキシ、エトキシ、プロボキシ、プトキシ、ペンチルオキン、ヘキシルオキシ、及びそれらの異性体のような反案原子数1乃至6個のアルコオキシを意味する。

用語「ハロゲン」は塩紫、臭菜、弗案、及び沃 案を含む。

式(I)を有する末端化ポリカルポジイミドはすぐれた構造的強度性質を保有し、圧縮成製法、押出法などによつて各種の動品の成型加工を可能とするのに十分低いガラス転移温度をもち、かつすぐ

れた熱安定性をもつのでその構造的領度性質は加工に必要な熱に魅すことによる悪影響を受けることがない。事実、式(1)のポリカルポジイミドの構造的領度性質は焼鈍、すなわち約150℃乃至約250℃の範囲の温度での長時間加熱によつて増強される。

徒つて、本発明のポリカルポジイミド(I)はナツシング、シール面、各権電気的構成要素用絶縁体、ヤブー、研削用物品などのような機械部品の製作に有用である。

本発明の末期によりカルボジイミド(1) はこの一般的種類のボリマーに対して当葉に於て政知の方法によってつくられる。例えば、4,4,一メチレンピス(フェニルインシアネート) は約20℃乃至約150℃の範囲の温度に於てカルボジイミド形成触媒の存在下で所望重合度がおこるまで加熱される。東合度は発生する二酸化炭累量を側定することによつて容易に側定することができ;1モルの二酸化炭累に対して発生する。発生二酸化炭累の量が所要

上述の方法の別の具体化に於ては、ポリカルポッイミド(I)が不裕であるシメチルアセトアマイド、カーメチルピロリドン、シクロヘギサノン、などのような有機値性感剤を使用することができる。このような場合に於て、裕朝はポリカルポジイミド(I)が不得である上記例示のような裕剤を添加することによつて最終反応混合物から回収すること

数のカルボツイミド結合の形成に相当するときに、 適切な良素康式モノインシアネート、すなわち、 シクロへキンルインシアネートあるいは式

(X)Y
の意味をもつ)のインシアネート、が十分な量で反応混合物(カルポシイミド形成触媒をまだ含んでいる)へ添加されて、ポリカルポシイミドの末端インシアネート基と紹合してカルポシイミド結合を形成し、それによつてポリマーに末端基を付与する。

有利には、上述の反応は不活性有機溶剤、すなわち、反応能合物の他成分の何れとも反応せず、あるいは反応の所望の過程を妨害しない溶剤、の存在下で実施される。出発物質が可溶であるがポリマーは析出する不活性溶剤の例は、ベンセン、トルエン、キシレン、アカリン、クロロホルム、塩化メチレン、ローシクロロベンゼン、モノクロベンゼン、などである。

上記工程の実施に於てこれら溶剤を使用すると

ができる。

本発明のポリカルボシイミド(I)をつくる別の好きしい方法に於ては、決緊環式モノイソシアネート(I)は4,4'ーメテレンピス(フェニルイソシアネート)の重合が所象程度に進行したのちに添加されるよりはむしろ、扨期反応符合物の中に入れられる。

この好きしい操作方法に於て、所望取合度はモノイソシアネートすなわちシクロヘキシルイソシアネート(I)と4,4'ーメチレンピス(フェニルイソシアネート)とを適切な比で用いることによつて達成される。例えば、ロの値が6であるがリカルポシイミド(I)を得るためには、モノインシアネート1当量あたり6当量の到合のジインシアネート、すなわち、モノインシアネート1モル当り3モルのジインシアネートを用いることが必要である。

上述の方法によつて得られるポリカルポジイミド(I) に種々の分子量(すなわち各種の値のロ)をもつ末給化ポリカルポジイミドの不規則混合物で

ン1 - オキサイド、1 - エチル - 3 - メチル - 2 - ホスホレン1 - オキサイド、及び上述化合物全部に対応する契性体 3 - ホスホレン類、である。 ,ボリカルポシイミド(I) の製造に用いられるカルポシイミド形成無線の登は 4 , 4′ - メチレンピス(フェニルインシアネート) 1 モル当り約0.003万至約0.03モルの範囲内にあるが、選択される特定の無難の活性に応じて、これより多い仕またロ少ない費も用いることができる。

式(I)をもつ本発明のポリカルポシイミドは、すぐれた構造的強度性質、各種方法による成型を可能とするのに十分低いガラス 伝毯 とく 1 5 0 ℃ 程度)、並びに比較的高い強(約2 5 0 ~300℃に至る)への悶解に対する劣化性抗性、ないのとである。本発明のポリカルポシイミドは 4 . 4 ′ ーメチレンピス(フェールインシアネート)から超級されるインシアネートを超がなるインシアネートの成型の容易さによって区別される。ひ突、本発

4 - ヘキシルオキシフェニルインシアネート、4 - ナロモフェニルインシアネート、4 - クロロフ エニルインシアネート、などである。

本発明のポリカルポシイミド(1)の製造に用いられるカルポシイミド形成無無は有機インシアネートをカルポシイミドへ転化するために当業に戻て低習的に用いられる触染の何れであつてよい。例えば、米国時許第 3,7 2 3,3 6 4 号の第 4 榀 1 5 行から第 5 概 7 0 行に示されるカルボシイミド形成映版の何れな用いることもできる。特に有用な複類のカルボシイド形成映版に米国時許

第 2,6 6 3,7 3 7; 2,6 6 3,7 3 8; 及び
2,8 5 3,4 7 3 号に配収されるホスホレン・1 オキサイド類及びホスホレン・1 - サルフアイド
類である。この勧強に属する代袋的化合物は 1 フェニル・2 - ホスホレン1 - オキサイド、3 メチル・1 - フェニル・2 - ホスホレン1 - オキ
サイド、1 - フェニル・2 - ホスホレン1 - サル
ファイド、1 - エテル・2 - ホスホレン1 - オキ

明のポリカルポシイミドがずつと分子性の大きい イソシアネート不解ポリカルポジイミドよりも、 すぐれていないとしても同等の良好な報道的強度 性質をもつことを見出すことは特に有用である。

ポリカルポシイミド(1)のすぐれた物理的性質、 成型の容易など点安定性は広範な粒類の物品の製作に有用なものである。例えば、ペアリング、ナ ッシング、各粒シール、Q気的特成要楽に対する 絶縁材、研留質用研例材の粘結剤、ナレーキライ ニング、などのような用途に成型できる。

時期 昭51-61599(5)

ポリカルポシイミド(j) は上述の応用に於て檘造 的強度性質を均強するために既知の給強用充填剤 の何れかを使入することができる。充塡剤の旦は 全組成物の重負で約5%乃至約60%で変ること ができる。このような補強用充塡剤はカーポンプ ラック;石び;天然 粘土;シリカ;アスペスト; . アルミニウム、飼などのような粉末金段:研削材 (研胞質をつくるための):及びガラス敬継;ア スペスト級維;ナイロン、オリエステルなどのよ りな合成物質の押出しまたは紡糸によつてつくら れる徴維:硼素、炭素、黒鉛、ベリリウムなどの よりな弦物:からつくられる微維が含まれる。こ のよりな微維質材料は短片、あるいは切断形、あ るいはウエブの形顔で用いることができ、ウエブ **は微維の不識で不規則の組合せであるかあるいは** 叡雄 自体の固有効度をもつ称造化 終合体の何れか である。

充均削は有利には、シメチルアセトアマイド、 B-メチルピロリドン、などのような溶剤の中の 適当なポリカルポジイミド(1)の溶液と充填剤を施

エニルイソシアネート)3158(3当丘)の俗 被が10℃へ加励され、合計で35.7g(0.3当 ①)のフェニルインシアネートが添加される間、 その温度で維持された。この混合物は溶筋が均衡 化なるまで10℃で数分間投枠維持され、次に 188の1-フェニル・2-ホスホレン1-オキ サイドを含むペンセン溶板6mが添加された。二 数 化炭累の 発生はほとんど 直ちに始 すつた。 反応 混合物を10℃で合計3時間投掉維持した後、二 酸化炭素の理論量が捕集された。生成を合物は同 じ温度(10℃)で16瞬間放置され、次に1− フェニルー2-ホスホレン-1-オキサイド触旋 を不活性化するためにるwのトリルイソシアネー。 トが添加された。生成皆合物は窒温(約20℃へ 冷却され、分態する固体が戸過によつて単離され た。伊筱は週別へキサン中に注入され、さらに分 屈した固体は戸過によつて障 確された。 合わせた 沈殷物は空気中で一夜乾燥され、次に80℃で真。 空で4時間乾燥されて、n=10の平均但をもつ 式(Dの 京端 化ポリカルポシイミド294.88(収

以下の突施例は本発明の方法と用法を記述するものであり、本発明突施について発明者らにより考えられた成良の方法を示するのであるが、例約を意図するものではない。

奥施例1

乾燥ペンセン 1 0 5 0 d と 乾燥へ キサン 2 0 0 ml と の 配合物 の 中の 4 , 4 ' - メテレンピス(フ

必 8 9 8) が効末の形で得られた。この効素はデュポンの 9 5 0 サーマルアトライザーで 1 0 ℃ / 分で空気中で走査するとき、 2 5 0 ℃で 0.7 %、 3 0 0 ℃で 1 7 % の質質液を示した。

この粉末の試料は加点された圧盤を紹えたワパシュ(Wabash) の30トン水圧プレスを用いて 上稲成型された。用いられた型はASTM 5°× 1° パーモールドであつた。ポリマー粉末 8.乃至99 の要項が用いられた。台盤は?20一250℃へ 予急され、ポリマー粉末を含む閉窓された型が台 盤上に置かれた。台盤は優かの圧力へ閉じられた。 型の過度が180-200℃に選したとき、約 1000 ps1の圧力が型へ適用された。加熱は次 に止められ、型は圧力下で室過へ冷却された。 型生成物は次の性質をもつことが見出された: 机设力。 p81

9780

抗張モジュラス、 p81

244:500

(1) ガラス伝移温度、

2 6 4 P81 に於ける熱変形個度(ASTM D-648)

159. 162%

150℃、16時間影鈍後: 202, 210℃

(1) 変形されたゲーマン トーション ステイ フネス テスターでA8TM D-1053 - 5 8 Tを用いて導かれたモジュラス温度の プロットから決定される。

ス台盤上にかけられ、その間プレスの温度は 200℃へ上げられる。この温度に到達したとき、 台盤上の僅か圧力はしばらくゆるめられ次いで 5 0 0 psi へ増加された。加熱は中止されプレス 型度が 1 0 0 ℃へ降下してしまうまで圧力が維持 された。積層体はプレスから取出され、次の性質 をもつていることがわかつた:

曲げ強度: pai

70°PIC於て 49.480

400°F -57.800

450°P + 2.080

曲げモヂユラス: pei

70 Pに於て 2 5 2 X 1 0 4

40077 -2.2 6 X 1 04

450 P 7 0.1 7 4 × 1 04

実施例る

実施例1に配収の方法を用い、ただしフェニル イソシアネートの量を1798へ放らして、ュル 200平均値をもつ式(1)の末端化ポリカルポツ

吳施 例 2

積層体は次のようにしてつくられた。 ポリカルポジイミド ポリマー(実施例:1 に配 取の通りにつくられる)を重量で 2 5 多含む N - -メチルセロリドン中の唇液が、408の粉末状が リマーを少しづつ1208の乾燥8-メチルピロ リドンへ批拌しながら添加することによつてつく られた。僅かに濁りのあるこのようにして得られ た俗欲は清澄化するために40万至50℃へ加熱 された。このようにして得られた溶液は離物用途 布器を用いてガラス繊維布片(B-タイプ:540 × 1 27: 1 5 8 1 織り、 A - 1 1 0 0 仕上げ)を 進布するために用いられた。 N - メチルピロリド ンは加熱によつて蒸発され、盆布された織物は6 ×6°平万に切られた。8枚の四角片は次々に重ね られ、テフロンを並布された創雕(release)布 の間に殺まれた。できた殺層物はワパシュの30 トン水圧プレスの加熱台盤(150℃)の間に筐 かれ、テフロン金布の斜離紙は数層のガラス布に よつて台盤と隔てられている。僅かな圧力がプレ

イミドが得られた。ポリマー収量は5 1 1.5 8 (収率9589)であつた。このポリマーの性質 は実施例1に配取の棒と同じに成型した後に於て、 次の通りであることがわかつた:

> 抗後強度、 psi : 9725

> 抗級モデチラス、psi : 204.500

伸び *****:

(1)ガラス転移組度、*C : 212

(1) 吳篇例 1 參照

実施 例 4

本実施例は、本発明のポリカルポジイミドより **国合度の小さいポリカルポジイミドと大きいポリ** カルポツイミドで、その伽は本発明のものに対応 する二つのボリカルボジイミドを、比較のために 示している。

(a) 無水乾燥キシレン 5.0 0 B 中 0 4 4 - メ チレンピス(フェニルイソシアネート 4 5.7 8 (0.55単重)の存放が登累下で120℃へ加熱 され、8.1 58(0.068当量)のフェニルイソ

シアネートが弥加された。生成混合物は120℃ で提押されその間01mの3・メテル・1・フェ ニル・2・ホスホレン・1・オキサイドが添加さ れ、生成混合物は二酸化炭素の発生が止まるまで 同じ温度でほぼ4時間批拌された。できた生成物 は宜温(約20℃)へ冷却され、分離した固体ご - (智分A)(1038)は戸道によつて単離され た。戸板は過剰のヘキサンの中に注入され、分離 した固体(智分B)(228)は伊過によつて単 誰された。とのようにして単離された固体の全収 軍は理論値の68多にすぎず、生成物の残余は帮 剤可溶である。単離生成物は式(1)に相対するボ リカルポジイミドであるが、 n = 5.1 の平均値を もつている。溜分Bは182℃のガラス転移温度 をもち、すなわち、実施例1及び3のポリカルポ ジイミドよりも答しく低い。

上配実験は、キシレンがクロロホルムで溶剤として置き換えられたことを除いて練返された。反応生成物は蒸発を超されて約50℃の軟化点をもつ固体が理論収率の99%で得られ、この温度は

とが見出されたが、本発明のポリカルポジイミドと異なり、このポリカルポジイミドはガラス転移温度以上の温度で加工可能な状態にはなく、 この温度に於て増大したかたさと質器な流動性を示していた。本発明のポリカルポジイミドと対照的に、上述の通りつくられたポリカルポジイミドは押出し成型することができなかつた。

実施例 5.

(a) 実施例 1 に記載のようにしてつくられたものとすべての点について対応し、末端感がウレタンであることだけが異なるボリカルポツイミドが次の強りにつくられた。

乾燥ペンゼン 1 7 5 8 中の 4 , 4'・メチレンピス (フェニルイソシアネート) 5 0 8 (0・4 当量) の混合物が 5 0 ℃へ加熱され、 0・2 8 の 3 ・メチル・1・エチル・2・ホスホレン・1・オキサイドが提拌したがら添加された。生成混合物は 50℃で提拌維持され発生二酸化炭素量が測定された。 3 時間後に於て、二酸化炭素の理論量の 8 6・2 多が捕集された。

成型目的には小さい値である。

(b) 上配(a)の部に於て示された手順が、50g (0.4 当量) の 4 , 4 ・ メチレンピス(フェニル イソシアネート)、18(0.0 0 8 4 当量)のフ エニルイソシアネート、及び 0 2 28 0 1 - フエニ ルー2-ホスホレン・1-オキサイドを用いて練 返された(形剤としてキシレンを使用)。ポリカ ルポジイミドは約3時間の加熱使、反応温合物か ら分離し始めた。 反応混合物はそこで室温(約) 2 D ℃)へ冷却され、分離した固体は沪過によつ て単版され100~110℃の真空浴中で数時間 乾燥された。このようにして得られた生成物は式 (1) に対応するポリカルポジイミドであるが、 n = 4 7.6の平均値をもつている。デユポンの ... 9 5 0 サーマルアナライサーによる空気中 1 5 ℃ /分に於ける重量融分析では 2 5 0 ℃で 0.2 5 0 **監査波、500℃で0.65の重量波を示した。**

上記で調製されたポリカルポジイミドは 200°C、2 5 0 0 pei で圧縮成型できるがより低温ではできなかつた。ガラス転移温度は 2 1 0 °Cであるこ

この粉末試料は実施例1 に配数の技法を用いて 成型された。成型片は実施例1 と同じに試験され たとき Tg=1 6 4 Tをもつていた。この試片は試験中、200-220 Tで散しく発泡した。別の 試料を実空浴中で150 Tで鏡飾する試みがなさ れたとき、試料は発泡し、試験用には役立たなくなつた。それ故、これは鐃鈍することができなかった。

(b) 比較のために、第二のウレタン端末ポリカルポジイミドがつくられたが、この場合には、ポリマーに末端基を付与するために用いられるエタノールは、本発明のポリカルポジイミド製造のために実施例1に示される手順と同じ方法で初期反応混合物へ添加された。

無水ペンセン175gの中の4.4-メチレンピス(フェニルイソシアネート)50g(0.4当量)の溶液へ1.8.4g(0.0当量)の無水エタノールが添加された。温度は攪拌しながら50℃へ上げられ、3 配の無水ペンセン中の0.5 1 gの3・メチル・1・フェニル・2・ホスホレン・1・オキサイドが添加された。生成温合物は二酸とネットでは1で4時間の間、50℃で攪拌しなが5保たれた。このようにして得られた生成物は全温へ冷却され、過剰のヘキサンの中に注入された。生成沈微物は沪過によつて単離され、空

ピス(フエニルイソシアネート)50g(0.4 当 量) の 容 液 が 加 熱 さ れ 、 5 . 5 . 8 (0 . 0 . 2 . 6 当 量 の 0 - トリルイソシアネートが批拌しながら添加さ れ、次いで 0.1 5.80 5 - メチル・1 - フェニル - 2 - ホスホレン - 1 - オキサイドが森加されたo 混合物は二酸化炭素発生が止むまで約5時間の間 上述温度で攪拌しながら保たれた。できた生成物 は宝温へ冷却され、次いで1000mのヘキサン 中に注入された。ポリカルポジィミドが粘滑性固 体として分離し、これは凝集した。この凝集物質 はプレンダー中でちぎられ、200mのヘキサン で洗滌され、再度ちぎられ、其空浴中80乃至 ・ 1 1 0 0で乾燥された。このようにして 4 0.6 8 (理論量の928)の所望のポリカルポジイミド が得られた。この物質はデユポンの950サーマ ルアナライザーにより空気中で15℃/分で走査 するとき、250℃で0.2%、300℃で0.6% の重量波があつた。・

ボリカルボジイミドの飲料は実施例! に記収と 同じく成型された。成型試片は実空中 1 5 0 でで 気中で乾燥され、敷砂に真空で90℃で約12時間乾燥された。かくして41.49(理論の94.5

あ)のウレタン末端ボリカルポジイミドが得られた。この生成物はデュボンの950サーマル アナライザーで10℃/分で空気中で走査するとき、250℃で35、300℃で625の重量液を示した。

粉末試料は実施例1 に記載と同じく成型された。 成型片はこれを焼鈍するために真空浴中に 150 ℃で一夜憧かれた。このようにして得られた成型試片は内部に多数の小泡を示した。泡は構造的強度性質の如何なる試験をも無意味とするのに十分な数であつた。同一試片は次に空気浴中で 200℃で短時間慢かれた。激しい発泡があり、試片は球形へふくれた。

実施 例 &

R=0-トリルでnが15の平均値をもつ式
(1)の本発明のポリカルポシイミドが次のように してつくられた:

200配の無水ペンセン中の4,4-メチレン

2 4 時間焼飾されたが発泡の微候は見えなかつた。 抗設強度(4 試片の平均)は 1 0,9 5 0 pe1 であ つた。このボリカルボジイミドのガラス転移温度 は 2 1 8 ℃であつた。

奥施例?

災施例 6 に示されたのと向 じ手順を用いるが、
0 - トリルイソシアネートを 5.8 7 8 (0.0 2 6 当量)の P - メトキシフェニルイソシアネートで
産き換えて、 R = p - メトキシフェニルで n が
1 5 の 平 均値を もつ式 (1) の ボリカルポシイミド
4 5.8 8 (理論の 9 8 %)が 待られた。 この 物質は デュボンの 9 5 0 サーマル アナライザー で空気中 1 5 ℃/分で走査するとき、 2 5 0 ℃で 重量 彼 なく、 5 0 0 ℃で 1.2 % の 重量 波を示した。

このポリカルポジイミドの試料は実施例1 に配飲と同じに成型され、1 1,2 5 0 pe1 の抗強強度(4つの平均)をもつことが見出された。この試片は2 4 時間、1 6 0 ででの鋳鈍の後に於て平均抗強強度は1 1,1 5 0 pe1 であつた。

実施例6に示されたのと同じ方法を用いるが、 0-111112777-125958(0.026 当量)の2,6-ジェチルフェニルイソシアネー トで置き換えて、R=2,6・ジェチルフェニル でありュが15の平均値をもつ式(1)のポリカル ポシイミド4 2.5 8 (理論の95 多)が得られた。 との物質はデュポンの950サーマル サーにより空気中で15℃/分で走査するとを、 25℃で重量波なく、500℃で0.2多の重量増 加を示した。との物質のガラス転移温度は 211℃ であつた。

代理人

6. 添付沿類の目録

1团 (1) 我们状设计の果实 1近 - 60 研究部は明示及状の釈文

7. 前記以外の発明者、特許出願人または代理人

アメリカ合衆国コネチカツト州ノースフォ マルトピイ レーン /2

ウィリアム、ジョセフ、フアーリゼイ、

(3) 代理人 ŗņ.

棉

〒100 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新 大 手 町 ビ ル ヂ ン グ 3 3 1 雅 活 (211) 3 6 5 1 (代 表)

(7204)弁理士 浅 Œ 1,0

(6772) 弁理出: 西

氏 . 名

立.

